This page Is Inserted by IFW Operations And is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-299820

(43)公開日 平成5年(1993)11月12日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

厅内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 K 3/24

Z 7511-4E

審査請求 未請求 請求項の数6(全 9 頁)

(21)出願番号

特願平4-146146

(22)出願日

平成 4年(1992) 4月22日

(71)出願人 000222462

東洋メタライジング株式会社

東京都千代田区内神田1丁目2番2号

(72)発明者 山下 正行

静岡県三島市長伏33番地の1 東洋メタラ

イジング株式会社三島工場内

(72) 発明者 北原 新造

静岡県三島市長伏33番地の1 東洋メタラ

イジング株式会社三島工場内

(72)発明者 岡部 和男

静岡県三島市長伏33番地の1 東洋メタラ

イジング株式会社三島工場内

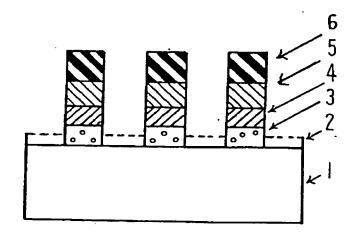
(74)代理人 弁理士 斉藤 武彦 (外1名)

(54)【発明の名称】 フレキシブルプリント配線板

(57)【要約】

【目的】 層間の密着力、耐熱性、耐薬品性、耐屈曲性、電気特性に優れ、信頼性が高いフレキシブルプリント配線板を提供する。

【構成】 プラスチックフィルムの片面または両面に、ニッケル、コバルト、クロム、パラジウム、チタン、ジルコニウム、モリブデンまたはタングステンの蒸着層、蒸着された粒子径が $0.007\sim0.850\mu$ mの範囲の集合体からなる、電子ビーム加熱蒸着銅層及び表面の凸部分の高さが 0.5μ m以下で、且つ凹部分の深さが 0.3μ m以下のめっき銅層を順次積層すると共に、所望の回路を形成した積層体、及び回路を形成しない絶縁性の有機物からなるマスク層を積層してフレキシブルプリント配線板とする。



20

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 プラスチックフィルムの片面または両面 に、ニッケル、コバルト、クロム、パラジウム、チタ ン、ジルコニウム、モリブデン及びタングステンからな る群から選択した1種以上の金属蒸着層、蒸着された粒 子径が、0.007~0.850 μ m の範囲の集合体か らなる電子ビーム加熱蒸着銅層及び表面の凸部分の高さ が、0.5μm以下で且つ、凹部分の深さが0.3μm 以下のめっき銅層を順次積層すると共に、所望の回路を 形成した積層体、及び回路を形成しない絶縁性の有機物 10 からなるマスク層を積層したことを特徴とするフレキシ ブルプリント配線板。

【請求項2】 回路を形成した積層体が、金属蒸着層、 電子ビーム加熱蒸着銅層の粒子径より小さい粒子の集合 体からなる蒸着銅層、及び電子ビーム加熱蒸着銅層を順 次積層したものである、請求項1記載のフレキシブルプ リント配線板。

【請求項3】 プラスチックフィルムがスルホール穴あ け加工をしたものである請求項1または請求項2記載の フレキシブルプリント配線板。

【請求項4】 プラスチックフィルムが、45度未満の 水の接触角度を有するポリイミドフィルムである請求項 1、請求項2または請求項3記載のフレキシブルプリン ト配線板。

【請求項5】 プラスチックフィルムの片面または両面 に、絶縁性の有機物からなるマスク層を回路としない部 分に形成した後、ニッケル、コバルト、クロム、パラジ ウム、チタン、ジルコニウム、モリブデン及びタングス テンからなる群から選択した1種以上の金属からなる蒸 着層を、蒸着法で該蒸着層上に蒸着された粒子径が、 0. 007~0. 850μmの範囲の銅からなる銅層 を、電子ビーム加熱蒸着法によって回路とする部分に積 層し、次いでめっき法で表面の凸部分の高さが 0.5μ m以下で、且つ凹部分の深さが 0. 3μm以下の銅層を 積層したことを特徴とするフレキシブルプリント配線板

【請求項6】 金属蒸着層と電子ビーム加熱蒸着銅層と の間に、蒸着法で電子ビーム加熱蒸着銅層の粒子径より 小さい粒子の集合体からなる銅層を蒸着すると共に、こ れらを回路とする部分に積層することを特徴とする請求 40 項5記載のフレキシブルプリント配線板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

の製造方法。

【産業上の利用分野】本発明は、層間の密着力、耐熱 性、耐薬品性、耐屈曲性、電気特性に優れ、信頼性が高 いフレキシブルプリント配線板とその製造方法に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】従来、フレキシブルプリント配線用基板

を接着剤で貼り合わせたものがあるが、このものは使用 する接着剤に起因して、高温下、高温多湿下での密着 力、繰り返し屈曲性の低下、不純物イオン汚染による電 気特性、耐薬品性の低下等の欠点がある。具体的には、 前記貼り合わせには、NBR系、アクリルゴム系、ポリ アミド系等の可橈性の接着剤が多く使用されるが、これ らの接着剤は耐熱性が不充分である。また、耐熱性の優 れたシリコーン系接着剤等は、屈曲により銅が剝離して

【0003】前記の欠点を改善するため、プラスチック フィルム上に真空蒸着、スパッタリング、イオンプレー ティング、銅めっき等の方法で金属層を形成させた積層 体を用いた、フレキシブルプリント配線用基板が提案さ れている。

【0004】例えば、特公昭57-33718号公報で は、絶縁基板上にニッケル、コバルト、ジルコニウム、 パラジウムの1種を物理的な蒸着法により蒸着させ、そ の上に銅を蒸着させたプリント回路基板が提案されてい る。そして、この方法は、耐酸化性、耐薬品性、エッチ ング性が良好で、固有抵抗が50μΩ-с m以下の前記 金属の1種と、銅とを絶縁基板上に付着エネルギーの高 い物理的蒸着法で積層している。しかし、この発明で用 いる通常の真空蒸着では、蒸着させるニッケル等の金属 を安定状態で蒸発できず、低密着力である。さらに、イ オンプレーティングを採用する場合は、付着エネルギー が高い分だけフィルムに与える損傷が大きく、1μm以 上の蒸着層を形成する場合は、絶縁基板内からの脱ガ ス、脱水により逆に密着力が低下する等の欠点がある。 【0005】また、特公平2-55943号公報では、 30 ポリイミドフィルム上に金属クロム蒸着層、銅蒸着層、 銅めっき層を順次積層したキャリアが提案されている。 このような構成のキャリアによって、後工程の錫または 金めっき中に生じるアンダーカットを改善せんとするも のである。しかしながら、めっき法で形成される銅膜 は、めっき浴、陽極配置、攪剤等の諸条件を適切に合わ せても、銅厚みが20μmを越えてくるとバラツキが± 2μm程度と大きくなる傾向がある。これらのバラツキ は、レジストを塗布した際の精度を定価させ、信頼性の 高い配線を作成することが困難である。

【0006】以上のようなフレキシブルプリント配線用 基板に回路を形成するには、いわゆるサブトラクティブ 法が用いられている。しかしながら、この方法は工程数 が多いことや、特にエッチングで除去した銅廃液処理等 からコスト高となる欠点がある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は前記の実情に 鑑みて発明されたもので、その目的は前記従来技術の問 題点を解決して、層間の密着力を高くし、耐熱性、耐薬 品性、耐屈曲性及び電気特性が優れ、高信頼性で、且つ として、プラスチックフィルムに銅箔、アルミニウム箔 50 安価なフレキシブルプリント配線板を提供するにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】前記目的は、プラスチックフィルムの片面または両面に、ニッケル、コバルト、クロム、パラジウム、チタン、ジルコニウム、モリブデン及びタングステンからなる群から選択した1種以上の金属蒸着層、蒸着された粒子径が0.007~0.850μmの範囲の集合体からなる、電子ビーム加熱蒸着銅層及び表面の凸部分の高さが0.5μm以下で、且つ凹部分の深さが0.3μm以下のめっき銅層を順次積層すると共に、所望の回路を形成した積層体、及び回路を形成しない絶縁性の有機物からなるマスク層を積層したフレキシブルプリント配線板によって、達成することができる。

【0009】前記フレキシブルプリント配線板は、プラ スチックフィルムの片面または両面に、絶縁性の有機物 からなるマスク層を回路としない部分に形成した後、ニ ッケル、コバルト、クロム、パラジウム、チタン、ジル コニウム、モリブデン及びタングステンからなる群から 選択した1種以上の金属からなる蒸着層を、蒸着法で該 蒸着層上に蒸着された粒子径が、0.007~0.85 Oμmの範囲の銅層を電子ビーム加熱蒸着法によって回 路とする部分に積層し、次いでめっき法で表面の凸部分 の高さが 0.5μm以下で、且つ凹部分の深さが 0.3 μm以下の銅層を積層することによって製造することが できる。尚、本発明の効果をより向上させるためには、 前記のフレキシブルプリント配線板において、金属蒸着 層と電子ビーム加熱蒸着銅層との間に、電子ビーム加熱 蒸着銅層の粒子径より小さい粒子の集合体からなる蒸着 銅層を設けたものがより好適である。

【0010】前記配線板を構成するプラスチックフィル 30 ムの具体例には、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンー 2,6ーナフタレート、ポリエチレンー a, βービス (2ークロルフェノキシエタンー 4,4'ージカルボキシレート)等のポリエステル、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルケトン、芳香族ポリアミド、ポリアリレート、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ポリパラジン酸、ポリオキサジアソール及びこれらのハロゲン基、あるいはメチル基置換体等からなるフィルムがあるが、機械的安定性や強度の点で、ポリイミドフィルムが最も好 40 ましい。また、電気的特性、価格を考慮すると、ポリエチレンテレフタレートフィルムも好ましい。

【0011】プラスチックフィルムの厚さは、 $6\sim12$ $5 \,\mu$ mの範囲のものが好ましく、 $25\sim100\,\mu$ mの範囲のものがより好ましい。

【0012】本発明の目的を達成するためには、蒸着操作の前にプラスチックフィルムに表面処理を施すか、あるいは表面処理を施したプラスチックフィルムを使用することが好ましい。このようなプラスチックフィルムの表面処理は、洗浄性はもちろん、プラスチックフィルム 50

と蒸着する金属との密着性を高めるために施すものであるが、そのレベルは表面処理後のフィルムの表面張力を 5 8 d y n e / c m以上とするのが好ましい。表面張力が 5 8 d y n e / c m未満のフィルムは洗浄度、蒸着する金属との密着性が不十分となり好ましくない。 ポリイミドフィルムでは、さらに後述する評価方法で測定した水の接触角度が、 4 5 度未満のものがより好ましい。

尚、表面処理前のプラスチックフィルムの表面張力は、フィルムの種類、製法等で異なり、例えばポリエチレンテレフタレートフィルムは、36~44dyne/cm程度、ポリイミドフィルムは52dyne/cm程度である。

【0013】前記フィルムの表面処理の具体的な手段には、ブラスト、ヘアライン、エンボス加工等の機械的処理、コロナ放電、プラズマ、火炎処理等の物理化学的処理、溶剤、酸、アルカリ、薬液処理等の化学的処理等があるが、真空下で蒸着と連続化が可能なグロー放電プラズマ処理が好ましい。また、コロナ放電等の他の処理と併用することもさらに好ましい。

0 【0014】尚、前記機械的処理の場合、被処理部分である表面の凹部分(5~20μmの最大開孔幅を有するもの)の存在量は、フィルム幅1000μm中に3個以上が好ましく、5個以上がより好ましい。

【0015】表面処理後のフィルムを、さらに加熱や真空加熱処理して、フィルム中の水分やガス分を除去することも好ましく、また、プラスチックフィルムの所定部位に常法でスルホール穴あけ加工を行ったものに表面処理をした場合、スルホール部位の密着がさらに向上するため、より好ましい。

1 【0016】図1、図2は本発明になるフレキシブルプリント配線板の好適例の断面図を示す。

【0017】図1は、プラスチックフィルム1の非回路 部分に絶縁性の有機物からなるマスク層2を積層し、回路部分にニッケル、コバルト、クロム、パラジウム、チタン、ジルコニウム、モリブデン及びタングステンから なる群から選択した1種以上の金属の蒸着層3(第1蒸着層)、電子ビーム加熱蒸着銅層5(第3蒸着層)及び めっき銅層6を順次積層したフレキシブルプリント配線 板である。

【0018】図2は、プラスチックフィルム1の非回路部分に絶縁性の有機物からなるマスク層2を積層し、回路部分にニッケル、コバルト、クロム、パラジウム、チタン、ジルコニウム、モリブデン及びタングステンからなる群から選択した1種以上の金属の蒸着層3(第1蒸着層)、蒸着銅層4(第2蒸着層)、電子ビーム加熱蒸着銅層5(第3蒸着層)及びめっき銅層6を順次積層したフレキシブルプリント配線板である。

【0019】プラスチックフィルムの片面または両面の 非回路部分に設ける絶縁性の有機物からなるマスク層2 を構成するものとしては、プラスチックフィルムにマス

クを安定して保持しうること、蒸着物質を付着させない こと、配線間の絶縁抵抗を保持しうることなどが重要な 特性である。この観点から流動パラフィン系、シリコー ン系、フッ素系の有機化合物、もしくはこれらの混合物 からなる膜厚100オングストローム~10μm、好ま しくは100オングストローム~5μmのマスク層とす るのがよい。

【0020】マスク層を形成する方法としては、常圧下 のコーティング法、真空蒸着法のいずれでもよく、例え ば真空蒸着法で用いられる前記絶縁性の有機物として は、25℃に於ける誘電率が3.0以下のものが絶縁抵 抗の点で好ましく、2. 0以下のものがより好ましい。 また、マスク層形成の点で100~300℃の温度範囲 での蒸気圧が0.1~0.001トールの範囲のものが 好ましい。さらに、蒸着粒子の付着を防ぐ点で表面張力 が15~50dyne/cmの範囲のものが好ましく、 20~30dyne/cmのものがより好ましい。

【0021】プラスチックフィルムの片面または両面に 積層する第1蒸着層である蒸着層3を構成する金属とし ては、ブラスチックフィルムと他の導体層(蒸着層)金 20 属との密着性を強固にするもの、拡散がないこと、耐薬 品性や耐熱性が良いこと等が重要な特性である。このた め、ニッケル、コバルト、クロム、パラジウム、チタ ン、ジルコニウム、モリブデン及びタングステンからな る群から選択した1種以上の金属が好適である。 さらに 前記の特性と蒸着の加工性とを両立することができる点 で、クロム、クロム合金、クロム系セラミックがより好 適である。クロム合金としては、マンガン、ニッケル、 コバルト、ケイ素、チタン、バナジウム、カーボン、モ リブデン、タングステンを含有する合金が、クロム系セ 30 ラミックとしてはCr2〇gが、それぞれ好適である。 【0022】これらの理由は明確ではないが、プラスチ ックフィルム側からのガス、水分のバリヤー性がより高 く、それらの悪影響を防止することができるためと考え られる。

【0023】前記した蒸着層3は、プラスチックフィル ムの片面または両面に、前記の金属の群から選択した1 種以上を、好適にはスパッタリング法、イオンプレーテ ィング法で蒸着させて、蒸着層3を形成する。この場 合、加工の安定性、プロセスの簡素化、蒸着層の均一性 40 を良好にし、カールの発生を少なくするスパッタ法がよ り好適である。

【0024】蒸着層3の蒸着膜厚は、10~500オン グストロームの範囲が好ましい。前記蒸着膜厚が10オ ングストローム未満では、プラスチックフィルムなどと の密着力が不足し、耐薬品性、耐熱性が不充分となるた め好ましくない。一方、蒸着膜厚が500オングストロ ームを越えると、蒸着プラスチックフィルム自体にカー ルが発生し、好ましくない。

で示すように直接蒸着された粒子径が0.007~0. 850 μ mの範囲の集合体からなる、電子ビーム加熱蒸 着銅層5 (第3蒸着層)を設けることができるが、密着 力を高めるために、図2で示すように電子ビーム加熱蒸 着銅層5を、蒸着された粒子径が電子ビーム加熱蒸着銅 層の粒子径より小さい粒子の集合体からなる、蒸着銅屑 4 (第2蒸着層)を介して蒸着層3上に設けることが好 ましい。蒸着銅層を構成する集合体の粒子径が、電子ビ ーム加熱蒸着銅屑の粒子径より大きいと、柔軟性、伸長 10 性及び密着力が低下するので好ましくない。 前記第2蒸 着層によって、密着力が向上するメカニズムは必ずしも 明らかではないが、第1蒸着層と蒸着層の構造を合わ せ、第3蒸着層と金属種を合わせることにより層間密着 力が高められ、ひいては積層体の密着力が向上するもの と考えられる。

【0026】蒸着金属層3上に設ける蒸着銅層4は、好 ましくはスパッタリング法、イオンプレーティング法で 銅を蒸着して形成するが、その蒸着膜厚は100オング ストローム~1μmの範囲が好適で、1500~500 0 オングストロームの範囲がより好適である。蒸着膜厚 が100オングストローム未満では、第1蒸着層と第3 蒸着層との密着力が不足し、1μmを越えるとコストが 上昇するので好ましくない。

【0027】蒸着層3または蒸着銅層4上には、電子ビ ーム加熱蒸着法を適用して銅の蒸着層を形成するが、蒸 着された粒子径が0.007~0.850 µmの範囲の 集合体からなる、銅の蒸着層を形成する必要があり、 0. 01~0. 570 μ m のものがより好ましい。前記 粒子径が 0. 007 μ m未満のものや、0. 850 μ m を越えるものでは柔軟性、伸長性及び密着力が低下し、 好ましくない。

【0028】尚、電子ビーム加熱蒸着法は、蒸発源での 単位面積当たりの蒸発量が多く安定した加工が可能にな る。このため、形成された電子ビーム加熱蒸着銅層5 は、ピンホールが少なく、層の均質性が良好で、カール が少ない等優れたものとなる。また、電子ビーム加熱蒸 着銅層5の蒸着膜厚は、0.3~10μmの範囲が好適 で、 $0.4 \sim 9 \mu m$ の範囲がより好適である。蒸着膜厚 が 0.3 μ m未満では、配線を形成した場合の伸長性、 屈曲性、密着力等の性能が低下し、10μmを越えると コストが上昇するので好ましくない。

【0029】電子ビーム加熱蒸着銅層5上に、めっき法 により銅層6を形成して導体層を完成させる。この場 合、めっき銅層は表面の凸部分の高さを 0. 5 μ m以 下、凹部分の深さを 0. 3 μ m以下として、表面の粗さ をコントロールした銅層とする必要がある。凸部分の深 さが $0.5 \mu m$ を越えたり、凹部分の深さが $0.3 \mu m$ を越えると、伸長性、柔軟性及び密着力が低下するので 好ましくなく、またカバーレイコートや各種めっきに際 【0025】前記蒸着層3(第1蒸着層)上には、図1 50 して、トラブルの原因となるので好ましくない。尚、凸

部分の高さは0.4μm以下が、凹部分の深さは0.2 μm以下がそれぞれより好ましい。

【0030】前記めっき法は、電気めっき、無電解めっ き等が好適で、電気めっきの場合はレジストインクの関 係から硫酸浴が好適である。また、めっき銅層6のめっ き膜厚は1~12 µ mの範囲が好適で、2~10 µ mの 範囲がより好適である。めっき膜厚が1μm未満では、 配線を形成した場合の各種の性能が低下し、12μmを 越えると、膜厚のばらつきが生じたり、コストが上昇す るので好ましくない。

【0031】本発明になる多層蒸着膜を形成したフレキ シブルプリント配線板は伸長性があり、柔軟性に富んだ フレキシブルプリント配線板とすることができ、より高 精度な配線回路を形成することができる。このような効 果が発現するメカニズムは、必ずしも明確ではないが、 多層蒸着膜及びめっき層が緻密で均質なこと、表面が均 一なこと等に起因していると考えられる。

【0032】本発明になるフレキシブルプリント配線板 の効果をより高めるためには、スパッタリング蒸着時の 温度をポリイミドフィルムを用いる場合は、120~2 20 80℃とするのが好適で、ポリエチレンテレフタレート フィルムを用いる場合は、120~160℃とするのが 好適である。この時、冷却ロールを加熱することや、蒸 着直前での加熱用ヒーターで加熱することで行うことが できる。

【0033】前記多層の金属蒸着膜を形成する時の真空 槽の真空度は、予め5×10⁻⁵トール以下、より好ま しくは5×10⁻⁶トール以下の高真空に保持した後 に、蒸着加工をすることが好適である。また、スパッタ リング法等ではガス圧5×10⁻³トール以下、より好 30 ましくは5×10⁻⁴トール以下の高真空に保持しつ つ、蒸着膜を成膜する。例えば、スパッタリング蒸着時 に使用するガス種はアルゴン、ネオン、クリプトン、ヘ リウム等の稀ガスの他に窒素、水素、酸素も採用できる が、アルゴン、窒素が安価で好適である。

【0034】各金属の蒸着速度は、生産性やフィルムへ の熱的なダメージを少なくする観点から、0.5~20 m/分の範囲が好適で、1.0~10m/分の範囲がさ らに好適である。蒸着速度が0.5m/分未満では生産 性が低下し、またフィルムが蒸発時の輻射熱の影響を受 40 けやすく、好ましくない。一方、20m/分を越えると 形成される蒸着膜が不均一となり好ましくない。

【0035】本発明になるフレキシブルプリント配線板 の製造法の一例を図3及び図4に基づいて説明する。

【0036】図3は、長尺プラスチックフィルム系を備 えた蒸着装置の概略図であり、真空槽内に巻出し軸1 6、円筒状の冷却ドラム17、巻取り軸18からなる走 行系が設置され、巻出し軸16、巻取り軸18を納めた 上槽19と複数の蒸発源21、22、23、24を納め 離されており、排気口27よりそれぞれ真空排気され

【0037】図3の蒸着装置において、ポリイミドフィ ルム28を巻出し軸16より一定の巻出し張力を付与し つつ、0.5~20m/分の速度で繰り出し、ローラー 29-aを介した後に、アルゴンガスのグロー放電プラ ズマ処理装置30において処理する。 該プラズマ処理装 置での処理条件は、0.001~1トールのアルゴンガ ス圧で、50~500MHzの高周波によって、高電圧 を印加した電極と接地電極の電極対を持つ内部電極方式 を採用する。

【0038】次いで、ローラー29-b、cを介して絶 緑性マスク層の印刷を行う。即ち、0.1~0.001 トールの範囲の真空下で100~300℃の温度範囲の マスク剤蒸発源20よりマスク剤を蒸発させ、印刷ロー ル31の凸部分に付着させた後に、フィルム28上に印 刷して絶縁性マスク層を形成する。

【0039】蒸着は、下槽25内圧力を予め5×10 ^{一 5} トール以下に排気した後に、アルゴンガスを導入 し、ガス圧5×10⁻³トール以下で行う。第1蒸着層 はクロムターゲットを蒸発源21として、10~500 オングストロームの厚みに形成した後、第2蒸着層は銅 ターゲットを蒸発源22として、100オングストロー ム~1 μ mの厚みになるよう、マグネトロンスパッタ方 式で形成する。尚、第1蒸着層では、所望のガスを微量 にコントロールできるノズル32を使用して、導入する こともできる。続いて、第3蒸着層は、銅インゴットを 蒸発源23、24として0.3~10μmの厚みに、電 子ビーム加熱蒸着を2回行って形成する。次いで、ロー ラー20-d、e、fを介して、一定の張力によって多 層蒸着膜を持つフィルム33を巻き取る。

【0040】図4は、長尺プラスチックフィルム系を備 えた電気めっき装置の概略図で、その主たる工程は繰り 出し部34、フィルムの蒸着面に酸処理や脱脂処理等を 施す前処理部35、電気めっき部36、めっき液除去、 防錆処理をする後処理部37、巻取り部38からなって いる。尚、電気めっき被処理物の表面が清浄な場合は、 前処理を省略してもかまわない。

【0041】図4の電気めっき装置において、巻取り軸 (図示していない) より一定の張力で繰り出された前記 の多層蒸着膜を持つフィルム39は、バランサーロール 40を経たのちに、ロール41-aを介してめっき槽4 2に入る。そして、給電素子43にてフィルム39の蒸 着層を陰極に、銅ポールを積層したケース側44を陽極 として、0. 2~10A/dm2の電流密度を与えつ つ、めっきを行う。この操作を繰り返して行い、フィル ム39の蒸着層上に1~12μmのめっき銅層を形成す る。尚、めっきの均一性を保つために、空気導入孔45 よりフレッシュエアーを導入して、めっき槽内の液を十 た下槽25を有する。そして、隔壁及びマスク26で分 50 分に撹拌する。次いで、めっき液を除去するための水洗

槽46、めっき面を保護する防錆液の入った槽47、過 剰の防錆液を除去する水洗槽48、水分を除去する乾燥 槽49に順次導入処理した後、バランサーロール50を 経て一定張力で巻き取る。得られた加工フィルムは広 幅、長尺ロールの本発明になるフレキシブルプリント配 線板である。

【0042】 〔実施例〕以下に実施例を挙げて本発明を 詳細に説明する。尚、実施例中の各特性値は、次の方法 に従って測定した。

【0043】(1) プラスチックフィルムの表面張力 JIS K6766-1977(ポリエチレン及びポリ プロピレンフィルムのぬれ試験方法)に準じ、表面張力 56dyne/cm以下はホルムアミド/エチレングリ コールモノエチルエーテル混合溶液を、標準液として表 面張力値を求めた。また、表面張力57~73dyne /cmの範囲は、水(72.8dyne/cm)/エチレングリコール(47.7dyne/cm)の混合液を 標準液として、表面張力値を求めた。

【0044】(2)接触角

協和界面科学(株)製FACE接触角計を用い、液滴法 20 によって求めた。

【0045】(3)蒸着粒子径

走査型電子顕微鏡を用いて、5万倍の蒸着面の蒸着粒子 径を測定した。尚、粒子形状が非対称の場合は、大きい 径を測定した。

【0046】(4)蒸着膜厚

触針式表面粗さ計を用いて、評価した。尚、試料は蒸着 前に溶剤で除去可能なインクを一部分に塗布して蒸着さ せ、次いで蒸着後に塗布部分の蒸着膜インクを除去した ものを用いた。

【0047】(5)誘電率

ASTM D149に準じる方法により評価した。

【0048】(6)引きはがし強度

JIS C6481 (180度ピール) に準じて行い、 密着強度を求めた。

【0049】(7)抵抗率

所要電流と得られた電圧値から抵抗を算出し、これに膜 厚を乗じて求めた。

【0050】(8)ハンダ耐熱性

280℃のハンダ浴に10秒間接触させ、ふくれ、はが 40 れ、変色等の外観の変化を評価した。

【0051】 (9) 繰り返し屈曲試験

MIT-01 (JIS P8115) に準じて、測定及 び評価を行った。

【0052】(10)耐薬品性

JIS C5016に準じて、2N-HC1、2N-N aOH、IPA、トリクロールエタンの4種の薬品を用いて、外観上の変化の評価を行った。

【0053】(11)配線の信頼性

導体幅200μm、導体間隔200μmで、導体長さ5 50 スクリーン印刷法でレジストを印刷した。次いで、フィ

0 mmのパターンを実体顕微鏡で観察し、1万本当たりの欠点数を評価した。

【0054】 実施例1

厚さ50μmのポリイミドフィルム"カプトン"の表面 に、グロー放電プラズマ処理をアルゴンガス圧 0.03 トール下の高周波電源を用いて、処理速度2.0m/分 にて実施した。尚、処理されたフィルムの表面張力は、 70dyne/cm以上で、接触角は42度であった。 次いで、導体幅、導体間隙がそれぞれ200μmの配線 回路を形成するように、ゴム製の転写ロールを用い、絶 緑性マスク剤である東レシリコーン社製SH704を2 ×10-4トール、蒸発温度185℃で厚さ500オン グストロームに印刷し、絶縁性マスク層を形成した。さ らに、予め槽内を5×10⁻⁶トールに排気した後に、 アルゴンガス圧2×10-4トールにて、DCマグネト ロンスパッタ方法を適用して、クロムを前記絶縁性マス ク層上に200オングストロームの厚みに蒸着した。次 いで、該クロム蒸着層上に銅を電子ビーム加熱による蒸 着を行って、蒸着された粒子径が0.015~0.20 0μmの範囲の集合体からなり、厚さが4000オング ストロームの電子ビーム加熱蒸着銅層を形成した。蒸着 後、蒸着フィルムを直ちに硫酸銅浴を用い、電流密度 2 A/dm²の条件で電気めっきを行って、表面の凸部分 の高さが 0. 5 μ m 以下で、凹部分の深さが 0. 3 μ m 以下の表面特性を有する厚さ8 μmのめっき銅層を電子 ビーム加熱蒸着銅層上に電着して、本発明のフレキシブ ルプリント配線板を作成した。

【0055】実施例2

【0056】比較例1

印刷による絶縁性マスク層を設けなかったほかは実施例 1 と同一条件で、ポリイミドフィルム上にクロム蒸着層 と電子ビーム加熱蒸着銅層を形成した後、直ちに実施例 1 と同一条件で電気めっきを行って、めっき銅層を電着した。得られた本発明の範囲外のフレキシブルプリント配線用基板のめっき銅層上に、導体幅が 2 0 0 μ m で導体間隙が 2 0 0 μ m である配線回路を形成するために、

11

ルム上の銅屑、クロム層を塩化第二鉄及び過マンガン酸 系の薬品でエッチング処理して、フレキシブルプリント 配線板を得た。

【0057】比較例2

蒸着された粒子径が 0.004~0.1μmの範囲の集合体からなる電子ビーム加熱蒸着銅層を形成した以外は、比較例1と同一条件で蒸着フィルムを作成した。この蒸着フィルムを直ちに硫酸銅浴を用い、電流密度 2 A / d m²の条件でめっき液の撹拌を行わずに電気めっきを実施して、表面の凸部分の高さが 1.0μmで、凹部 10分の深さが 0.4μmの表面特性を有する厚さ8μmのめっき銅層を電子ビーム加熱蒸着銅層上に電着した。次いで、得られた配線用基板上に比較例1と同一条件でレジスト印刷をして、配線回路を形成した後にエッチング

処理を行ってフレキシブルプリント配線板を得た。 【0058】実施例1、2及び比較例1、2で得られたフレキシブルプリント配線板について、測定した各特性値を以下の表1に示した。表1の値から明らかなように、本発明の要件を満足する実施例1、2は本発明の範囲外のものである比較例1、2に比べ、密着強度、耐熱性、耐壓曲性及び電気特性に優れると共に、配線における欠点数も著しく少なく、信頼性の高いフレキシブルプリント配線板であることがわかる。また、実施例2のように蒸着銅層とめっき銅層との間に、電子ビーム加熱蒸着銅層を設けることにより、より優れた効果が発現することもわかる。

[0059]

【表1】

 (8/cm) 計 株 (回) (10) (10)<	· _							14
「		弘		英	以	•	e z(
 商者徴度 ハンダ 耐原曲体		4	T		क्स	€ ₹	K	K
商者 強 度 () ン グ 耐原曲体				胡	5 1	0 1	00	0 /
			ш				-	
商 着 強 度 ハンダ 耐 配 由 体			HOZZ	*	0	7	0 9	22
商者 強 度 () ン ダ 配面由体			Η,					
商者徴度 ハンダ 耐屈曲体 耐機 (8/cm) 耐 熱 体 (回) 活色 1 900 数化 はず 700 数化 はず 1 活色 2 990 数化 はず 750 数化 はず 1 数色 2 400 剥離 有り 150 剥離 有り 70 2			-1 0.5	뙗	0	0		0
新 雄 戦 既 () / グ 野 配				類			2	2
 商 始 徴 度 へ ン ダ 耐屈由位		₩	K	.∨ 1 1	-		7.0	5 0
福		似 唱			ક	化电	禁	剝離少し有り
福		題 (回)		7 0 0	750	150	200	
語		ハ (権)		त ‡	री \$	整件	刺離少し有り	
第 第 数 数		想 5			006	0 6 6	400	200
選 選 数 数					-		J	-
					₩.	griv.	=	=

[0060]

【発明の効果】本発明のフレキシブルプリント配線板 は、層間の密着力が高く、耐熱性、耐屈曲性、耐薬品性 等の性能が優れると共に、電気特性や導体の配線形成精 度が優れており、信頼性の高いフレキシブルプリント配 線板である。また、本発明のフレキシブルプリント配線 板の製造方法は、電気めっき等を用いないので無公害で あり、また通常の配線形成に用いられるスクリーン、写 真印刷、エッチング工程等を大幅に省プロセス化したこ とで、省エネルギー化、低コスト化の面で大きい効果が 50 き装置の概略図。

ある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のフレキシブルブリント配線板の一例を 示す断面図。

【図2】本発明のフレキシブルプリント配線板の別の一 例を示す断面図。

【図3】長尺プラスチックフィルム系を備えた蒸着装置 の概略図。

【図4】長尺プラスチックフィルム系を備えた電気めっ

15

16

【符号の説明】

- 1 プラスチックフィルム
- 2 マスク層
- 3 特定金属の蒸着層

4 蒸着銅屬

- 5 電子ビーム加熱蒸着銅層
- 6 めっき銅屑

[図1]



【図3】

